② 特願昭 46-2689/ ① 特開昭 47-41745

月 **2.4**B

④ 公開昭47.(1972) 12 14 (全2 頁)

審查請求 有

⑩ 日本国特許庁

⑩ 公開特許公報

庁内整理番号

52日本分類

Lt\$8 23 1906 46

104 90 103 HD

佐々木

1 発明の名称

明 者

神奈川県川崎市末長1116番地

3 特許出願人 郵便番号 213-00

ナ ガワケンカワサキシ スエナガ 神奈川県川崎市末長1116番地 (044) 86-1111 (内線222.357)

代表者 吉川善左

添付書類の目録

(1) 明 义

1 涌 1通

(3) 願書副本

1通

通)



発明の名称

位相ホログラムの製作方法

、2. 特許請求の範囲

フィルムペース上に第1の感光層を形成し、同 第1の感光層に振幅ホログラムを記録し、現像定 着後、同第1の感光層上にポリマー薄層を形成し 、同ポリマー 薄層上に第2の 感光層を形成し、前 記第1の感光層の振幅ホログラムから白色露光等 にて第2の感光層に転写ホログラムを形成すると とを特徴とする位相ホログラムの製作方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は提幅ホログラムからたとえばフォトレ ジストを用いて白色光で露光し、位相ホログラム を製作する方法に関するものである。

従来、フオトレジストで直接的に位相ホログラ ムを作る場合、フオトレジストの分光感度が短波 長側に制限され、かつ感度が低く高出力のレーザ ーを必要とするので、直接的に位相ホログラムを 作らず、銀塩フイルムに一旦、低出力のレーザー

で製作できる振幅ホログラムを撮影し、さらにと の振幅ホログラムから別個のフイルムに形成され たフォトレジスト層 に密着露光し、これを転写し 位相ホログラムを作る方法が行なわれている。と の転写ホログラムを作る場合、振幅ホログラムの 乳剤層とフオトレジスト層の密着性を高める手段 として真空系を用いていたが、装置の大形化と完 全密兼に技術的な困難性があり、これに代るもの として、前記銀塩乳材で振幅ホログラムを記録し 、現像定着後その上にフォトレジストを直接的に 強布し乾燥させ、フイルム面より白色光で露光 , 現象し転写ホログラムを得る方法が開発されるに 至つた。しかしこの方法により多くの実施例をみ ると、フォトレジスト層に肉眼では認識できない が、顕微鏡で見ると同心円の多数の小さな指紋状 様様が生ずる新たな欠点が見いだされた。との指 紋状模様は光を散乱するもので、これは何らかの 方法で除去しなければならない。本発明はとの指 紋状模様を除去する目的で多くの実験を重ねた結 果、この指紋状模様は少くとも乳剤層と現像液と

-- 2 --

、フォトレジスト層の相互化学的反応によるもの との結論に至つた。本発明はこの考えに基づき、 前配位相ホログラムを作る工程で欠くことのでき ないもの、つまりフイルムペースと銀塩乳剤層を 残し、その現像後の乳剤層と、フォトレジスト層 との間で化学反応が生じないようにするための手 段を種々検討し実験を重ねた結果、上配従来の欠 点が除去され、本発明の目的の指数状模様の消失 に成功した。

本発明の方法によると、前記振幅ホログラムを記録するため、フィルムペース上に第1の感光材料層,たとえば銀塩乳剤層を形成し、同第1の感光材料層と白色光等を用いて露光転写する第2の感光材料層,たとえばフォトレジスト層との間に化学的に安定な薄層,たとえば透明なポリマー層を介在させるものである。

以下、図に示す一実施例について本発明の方法 を説明する。

図に示すどとく、フイルムペース(1)に鉄塩乳剤 層(2)が形成され、同銀塩剤層(2)に低出力レーザー 特別 昭47-41745(2)で振幅ホログラムを記録し、現像定着後、同級塩乳剤層(2)の表面に化学的に安定な物質としてポリマー(5)・たとえばポリ塩化ビニール等を強而した。 かいまる。 の論上記ポリマー(5)の層は薄く、が発明である。 この結果、銀塩乳剤層(2)とフォトレジスト層(4)は直接接触されず、その間に化生じた安定な層が介在するので相互の化学反応は生じた安定な層が介在するので相互の化学反応は生じた。 しかも各層の転簿は高く、白色光で露光することにより所要の転写ホログラム、つまり位相ホログラムを提ることができる。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の方法の一実施例を示す位相ホログラムの縦断側面図である。

同図において(1)はフイルムペース、(2)は乳剤層(3)はポリマー、(4)はフオトレジスト層である。

特許出顧人

株式会社 ゼネラル

2 1 3 4

BEST AVAILABLE COPY

